This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

JPAB

CLIPPEDIMAGE= JP363270771A

PUB-NO: JP363270771A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63270771 A

TITLE: HEAT RADIATING COATING COMPOSITION

PUBN-DATE: November 8, 1988 INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HOSOKAWA, ETSUO HASHIMOTO, HIROSHI TOMITA, KAZUHIRO

INT-CL (IPC): C09D005/00; C09D003/82; C09D005/00

US-CL-CURRENT: 524/588

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide the title coating compsn. which gives a coating film excellent in radiation rate, heat (impact) resistance and adhesion with a glass or ceramics substrate, by dissolving or dispersing a particular resin, an infrared radiating substance and a glass frit in an org. solvent.

CONSTITUTION: 100pts.wt., in terms of the amt. of nonvolatile content, mixture (A) of 100pts.wt. at least one member (a) selected from a polyborosiloxane resin, a polycarbosilane resin, a polysilastyrene resin, a polytitanocarbosilane resin and a polysilazane resin and optionally 5∼500pts.wt. silicone resin (b), 10∼300pts.wt. infrared radiating substance (B) (e.g., ZrO<SB>2</SB>) such as a metal oxide and ceramic powder, 30∼300pts.wt. glass frit (C), and optionally a pigment (D) are dissolved or dispersed in an org. solvent (e.g., N-methyl-2-pyrrolidone).

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

No title available.									
Patent Number:	JP63270771								
Publication date:	1988-11-08								
Inventor(s):	HOSOKAWA ETSUO; others: 02								
Applicant(s)::	SHOWA ELECTRIC WIRE & CABLE CO LTD								
Requested Patent:	☐ JP63270771								
Application Number:	JP19870107217 19870430								
Priority Number(s):									
IPC Classification:	C09D5/00; C09D3/82; C09D5/00								
EC Classification:									
Equivalents:									
Abstract									
PURPOSE:To provide the title coating compsn. which gives a coating film excellent in radiation rate, heat (impact) resistance and adhesion with a glass or ceramics substrate, by dissolving or dispersing a particular resin, an infrared radiating substance and a glass frit in an org. solvent. CONSTITUTION:100pts.wt., in terms of the amt. of nonvolatile content, mixture (A) of 100pts.wt. at least one member (a) selected from a polyborosiloxane resin, a polycarbosilane resin, a polysilastyrene resin, a polytitanocarbosilane resin and a polysilazane resin and optionally 5-500pts.wt. silicone resin (b), 10-300pts.wt. infrared radiating substance (B) (e.g., ZrO2) such as a metal oxide and ceramic powder, 30-300pts.wt. glass frit (C), and optionally a pigment (D) are dissolved or dispersed in an org. solvent (e.g., N-methyl-2-pyrrolidone).									

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩公開特許公報(A)

昭63-270771

௵Int.Cl.⁴		識別記号	庁内整理番号	•	❸公開	昭和63年(198	8)11月8日
C 09 D	5/00 3/82 5/00	1 2 0 PMM P P Q	7224-4 J A-7224-4 J	審査請求	未請求	発明の数 2	(全5頁)

砂発明の名称 熱輻射塗料

到特 願 昭62-107217

1

②出 頤 昭62(1987)4月30日

神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目1番1号 昭和電線電 Ш 悦 雄 @発 明 者 細 缀株式会社内 神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目1番1号 昭和電線電 本 洋 79発 明者 **继株式会社内** 神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目1番1号 博 和 萬 B 四発 明者 **缴株式会社内**

①出 顋 人 昭和電線電纜株式会社 神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目1番1号

⑩代 理 人 弁理士 須山 佐一 外1名

明 細 鶴

発明の名称 無輻射塗料

2.特許請求の範囲

(1) (イ) ボリボロシロキサン樹脂、ボリチタスチレン樹脂、ボリシラスチレン樹脂、ボリチタノカルボシラスチレンザン樹脂、ボリシラスチレンザン樹脂、ボリシラスチレンザン樹脂、ボリションが一般では、(ハ) は、(ハ) が、(ル) が、(ル

(3) (イ) ポリポロシロキサン樹脂、ポリカル ポシラン樹脂、ポリシラスチレン樹脂、ポリチタ ノカルボシラン切胎、ボリシラザン切胎から選ばれた 1種または 2種以上と、(イイ)シリコーン 切胎と、(ロ)赤外線放射物質と、(ハ)ガラス フリットとを有機溶剤に溶解または分散してなる ことを特徴とする熱輻射強料。

(4) (イ) のポリポロシロキサン樹脂、ポリカルポシラン樹脂、ポリシラスチレン樹脂、ポリチタノカルポシラン樹脂、ポリシラザン樹脂から選ばれた 1種または 2種以上 100風景部あたり、

(イ′)のシリコーン樹脂 5~ 500魚盆部含有し、かつ(イ)のポリボロシロキサン樹脂、ポリカルボシラン樹脂、ポリシラスチレン樹脂、ポリチタノカルボシラン樹脂、ポリシラザン樹脂から選ばれた 1種または 2種以上と(イ′)のシリコーン樹脂との合計量の不揮発分 100魚魚部あたり、

(ロ)の赤外線放射物質10~ 300重量部合有し、 かつ(ハ)のガラスフリット30~ 300重量部合有 する特許請求の範囲第3項記載の無輻射競科。

3、発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

(従来の技術)

 問題や、耐熱衝撃性が限いという問題がある。また、製作工程が複雑で、コストが高くなるという問題もある。また、セラミックス焼結体や耐熱性のは、溶射によるものと同様に、輻射中やる極いないを関係しているのと、動作コストが高いことや複雑な形状のものを成形することが難しいという問題がある。さらに、のは、シリコーン樹脂を主成分とする塗料を用いたくできるが、シリコーン樹脂で製作コストを低くくできるが、シリコーン樹脂でのものの耐熱温度が使用というような音音を条件下では使用できないという問題がある。

一方、近年、ポリポロシロキサン樹脂のような 有機金属ポリマーを有機溶剤に溶解した物料に金 酸化物やセラミックス粉末を添加したものを基 材に塗布し、これを高温で規成することにより、 無機化、すなわちセラミックス化させて得られる 塗膜が、輻射率に優れ、 400℃以上の温度での速 紋使用が可能で、また耐熱衝撃性にも優れている

等の長所を有することから注目されている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、このような有機金属ポリマーを使用した弦料により形成した強膜は、金属製の 蒸材との密着性には優れているが、ガラスやセラ ミックス製の基材との密着性が低いという問題が あった。

本発明はこのような従来の問題点を解決するためになされたもので、輻射率、耐熱性および耐熱 街撃性に優れ、かつガラスやセラミックス製の基材との密着性にも優れた並脱が得られる熱輻射造 料を提供することを目的とする。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

本発明の熱輻射途料は、(イ)ポリポロシロキサン樹脂、ポリカルボシラン樹脂、ポリシラスチレン樹脂、ポリチタノカルボシラン樹脂、ポリシラザン樹脂から選ばれた 1種または 2種以上と、(ロ)赤外線放射物質と、(ハ)ガラスフリットとを有機溶剤に溶解または分散してなること、お

よび(イ)ポリボロシロキサン樹脂、ポリカルボシラン樹脂、ポリシラスチレン樹脂、ポリチタノカルボシラン樹脂、ポリシラザン樹脂から選ばれた 1種または 2種以上と、(イ・)シリコーン樹脂と、(ロ)赤外線放射物質と、(ハ)ガラスフリットとを有機溶剤に溶解または分散してなることを特徴としている。

本発明に使用される(イ)成分のポリポロシロキサン樹脂、ポリカルポシラン樹脂、ポリシラスチレン樹脂、ポリチタノカルポシラン樹脂およびポリシラザン樹脂は、主質がSi、Ti、B等の金属元素およびO、N等からなり、側額にメチル基、フェニル基等の有機基が結合したもので、いずれも公知のものを使用することができる。

また、本発明においては、これらの樹脂と併用 してシリコーン樹脂を使用することが可能である。 このシリコーン樹脂を使用する場合の配合量は、 (イ) 成分のポリポロシロキサン樹脂、ポリカル ポシラン樹脂、ポリシラスチレン樹脂、ポリチタ ノカルポシラン樹脂およびポリシラザン樹脂の合 計量 100重量部に対して、 5~ 500重量部の範囲が好ましい。シリコーン樹脂の配合量が 5重量部未満では独既の可換性向上の効果が十分に得られず、 500重量部を超えるとベース樹脂の優れた耐熱性が複数される。

本発明に使用される(ロ)成分の赤外線放射物質は、一般に使用されている金属酸化物やセラミックス粉末を使用することが可能であり、例えばA & 2 O 3 、 S 1 O 2 、 N 1 O 、 C u O 、 C o O 、 M n O 2 、 W O 2 、 N 1 O 、 C u O 、 C o O 、 M o O 3 、 F e 2 O 3 、 S b 2 O 3 、 L a 2 O 3 、 B i 2 O 3 、 V 2 O 3 、 P r s O 1 r 、 A & N 、 S 1 C 等や、さらに複数の金属の複合酸化物等が例示され、これらは単独で使用してもよいし、また混合物として使用してもよい。

この(ロ)の赤外線放射物質の配合量は、(イ) 成分のポリポロシロキサン樹脂、ポリカルボシラ ン樹脂、ポリシラスチレン樹脂、ポリチタノカル ボシラン樹脂およびポリシラザン樹脂の合計量の 不揮発分 100度量都あたり、あるいはこれら(イ)

県および塗膜の強度が十分に得られず、 300重量 部を超えると膜厚が厚くなり、膜厚が不均一にな りやすく、さらに耐熱衝撃性が低下する。

なお、本発明においては、本発明の効果を損な わない範囲で、上述の各成分の他に顕料や、その 他公知の添加剤を添加することができる。

本売明の熱幅射塗料は、例えば次のようにして 製造される。

すなわち、(イ)~(ハ)の各成分を所定の比 Rで、N-メチル -2-ピロリドン、ジメチルホルム アミド等の極性有機溶剤やトルエン、キシレン等 の非極性有機溶剤に溶解または分散させるか、あ るいは予め同様な有機溶剤に溶解または分散させ て液状にしたものを混合し、これを十分に撹拌す ることにより得られる。

このようにして得られた本発明の熱輻射塗料は、 スプレーコート、フローコート、ディップコート、 ロールコート等の常法によりガラスやセラミック ス等からなる蓋材上に塗布することができ、そし てこれを使用した(ハ)成分のガラスフリットの 成分と(イ´)成分のシリコーン関節との合計量の不得発分 100 重量部に対して、10~ 300重量部の範囲が好ましい。(ロ)成分の配合量が10重量部未満ではその効果が十分に得られず、 300重量部を超えると得られる強膜の強度(硬度)や芸材との密着性が低くなる。

融点以上で焼付けることにより、(イ)成分の樹脂がセラミックス化し、薄膜で耐熱性に優れ、かつ輻射率に優れ、そして基材と十分に密着した飲膜が形成される。

(作:用)

そして上記の手段を用いることにより、(ハ) 成分として添加したガラスフリットの溶融、固化 によりガラスやセラミックス等からなる基材とも 十分に密着する。

(実施例)

次に、本発明の実施例について説明する。 実施例 1 ~ 1 0

ボリボロシロキサン樹脂の50重量%N-メチルー2-ピロリドン溶液とシリコーン樹脂の50重量%キシレン溶液とを別いて、第1 表および第2 表に示す配合比に基ずいて、各々の成分を混合し、アトライタで20時間撹拌してそれぞれ無輻射強料を作製した。

このようにして得た各無輻射塩料を石英ガラス 板にスプレーガンにより塗布し、第1 表および第

なお、表中の比較例は、ガラスフリットを用いずに第1表に示す配合比により作製した無輻射塗料を用いて形成した塗膜の試験結果である。これ らの結果も合せて第1表および第2表に示す。

(以下汆白)

			.49 1	衣					
						鬼 施	P		
				1	2	3	4	5	1 6
	樹脂	ポリボロシロキサ	ン団命海液	100	100	90	90	100	90
R	滞液	シリコーン樹脂溶	液			10	10		10
合	ガラン	2 CEF-325 •1		20	20	50	100	<u> </u>	İ
比	79	r 1428 €2			i			20	50
	赤	ZrO 2		10			10	10	20
\sim	外放	TiO 2		!	10				
1	總計	SiO ;				30			
重	充	fe ₂ 0 ₃					10		
部	填	NiO							10
니	期	HnO z		T					10
		fe, Mn, Cu, Co	複合酸化物				10		
. #	成温	E (°C)		950	950	950	950	850	850
		現度 4		9H	9H	911	911	94	931
				ᇇᆫ	以上	以上	以上	以上	以上
		衛着性 +5		100	100	100	100	100	100
#	性			/100	/100	/100	/100	/100	/100
			試験温度	800	800	800	800	800	800
		耐熱頻学性 +6	(70)						
_		L	結果	良好	良好	良好	度好	良好	良好

- •1:日本板硝子社製、商品名(以下同じ)。
- •2:ユニオン硝子工業社製、商品名(以下同じ)。
- 43:阿東建即社製、商品名(以下同じ)。
- 4: 鉛筆硬度が映像による(以下同じ)。
- 5: 甚至日テスト (100マスによる粘管テープテスト後の残存マス数で示す。) による (以下向に)。
- 81: 表中の試験温度に加熱後、水中に浸渍し、その後の陰原の外報接をによる。 (以下同じ)

_			第	2 表					
					寒!	地例		比	較例
	·			1 7	8	. 9	110	1	2
		ボリボロシロキ	サン徳島港液	90	90	80	50	100	90
配	溶液	シリコーン側距	潜液	10	10	20	50		10
合	ガラス	CEF-325	-1	i.		!		1	
比	フリッ	- UP-1428	•2	100		1	· ·		
$\overline{}$		4020	-3		20	.50	100	i	1
里	赤	Zr0 2			10			50	30
量	外	TiO 2		30		30	1.	20	T .
部	12	SiO 2					50		
Y	放	NiO		10			i		20
	射充	HnO 2				10			
j	填	C00		10			·		1
	荊	Fe, Hn, Cu, C	0複合數化物	10	1		20		20
- 55	成温度	(°C)		850	700	700	700	400	400
		發度 •	4	94	991	9H	911	H	H
				以上	CIL	DE	ДŁ	ÜŁ	ÜŁ
		还着性 *	5	100	100	100	100	0	0
#1	住			/100	/100	/100	/100	/100	/100
			試験温度	800	600	600	600	800	800
		可含于李性 *]
			粒果	良好	良好	良好	段好	\$98	到是

奥施例11~17

ボリボロシロキサン切胎の50低量%N-メチル・2-ピロリドン溶液、ボリカルボシラン切胎の50度 量%キシレン溶液、ボリシラスチレン切胎の50度 量%キシレン溶液、ボリチタノカルボシラン切胎 の50重量%キシレン溶液、ボリシラザン切胎の50 重量%キシレン溶液およびシリコーン切胎の50度 量%キシレン溶液を用いて、第3表に示す配合比 に基ずいてそれぞれ熱輻射塗料を作製した。

このようにして得た各無輻射塗料を用いて、実 範例1と同様にして塗膜を形成し、同様な試験を 行った。その結果を第3要に示す。

(以下余白)

7 3 B

			п з	æ						
		突 維 例								
			11	12	13	14	15	16	17	18
		ポリポロシロキリン製的遺迹		90	90	8		70		60
R		ポリカルボシラン製品的液					80		70	
A	树脂	ポリシスチレン樹頭溶液	100					20		15
比		ポリチタノ			10		10			
	郡 波	カルボシラン砂造資金								
\sim		ポリシラザン樹脂溶液				20			10	15
118		シリコーン例面の液		10			10	10	20	10
m	ガラス	CEF-325 +1	50	100						
13	フリァ	► UP-1428 •2			20	50	100			
J		4029 •3						20	50	10
	赤	iro :		10	10	20		10		
	%	tio ;	П				30		30	
	12	SiO 2	30							54
	故	fer 0 s	T	10						
	여	HIO				10	10			
	尭	His Oz				10		10		
	瞬	C00		П	Г	10				
	M	fe, Ma, Cu, Co複合酸化物		10			10			21
蛇成温度 (で)		950	950	850	858	850	700	700	70	
		提良 4	921	91	90	98	91	901	981	981
	¥		KF.	以上	ᄶᆂ	以上	KF.	였는	以上	α.
	11	密有性 +5	100	100	100	100	100	100	100	100
			/100	/100	/100	/100	/100	/100	/100	/10

【発明の効果】

以上の実施例からも明らかなように本発明の無幅射逸科によれば、赤外線輻射率、耐熱性および耐熱衝撃性に優れた途膜が得られ、さらに得られる途膜はガラスやセラミックス等からなる器材とも密着性に優れ、赤外線輻射加熱の輻射体に幅広く速用することができるものが得られる。

出版人 昭和電線電機株式会社 代理人 弁理士 須 山 佐 一 (ほか1名)

手統補正警

昭和 62年 8 月28 日

特許庁長官 小川 邦央 殿

1 事件の表示

100

昭和62年特許願第107217号

2 発明の名称

热幅射选料

3 補正をする者

事件との関係 特許出頭人 川崎市川崎区小田栄2丁自1番1号(225)昭和電線電視株式会社 代表者 土田 芳明

4 代 型 人

東京都千代田区神田多町 2 丁目 1 香地 神田東山ビル 電話 03 (254) 1039 (7784) 弁理士 須山 佐一 (ほか1名)

5 祖正命令の日付

a R

6 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の個.

- 7 補正の内容
- (1) 明細書第7頁第10行の「WOz」を「W Os」と訂正する。
- (2) 明細告第7頁第12行の「V2O3」を「V2O3」と訂正する。
- (3) 明細書第9頁第10~11行の「ジメチル ホルムアミド」を「ジメチルアセトアミド」 と訂正する。
- (4) 明細書第10頁第20行の「途布し、」の 後に「200℃で10分間、550℃で10 分間乾燥した後」を挿入する。

以上